

В.Г. Гусев

### ФОРМИРОВАНИЕ В ДИФФУЗНО РАССЕЯННЫХ ПОЛЯХ ИНТЕРФЕРОГРАММ БОКОВОГО СДВИГА ПРИ ДВУХЭКСПОЗИЦИОННОЙ ЗАПИСИ ГОЛОГРАММЫ ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА

Приведен анализ интерферометра бокового сдвига на основе двухэкспозиционной записи голограммы Фурье с помощью микроскопа матового экрана. Показано теоретически и экспериментально, что проведение пространственной фильтрации в плоскости голограммы позволяет осуществлять контроль волновых aberrаций микроскопа по полю.

В [1] было показано, что двухэкспозиционная запись с помощью коллимирующей оптической системы Кеплера изображения матового экрана приводит к формированию в дальней зоне дифракции интерферограмм бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, которые характеризуют волновые aberrации двухкомпонентной оптической системы по полю. При этом перед записью второй экспозиции осуществлялась компенсация фазовых сдвигов, вносимых в световые волны, путем изменения угла наклона волны излучения, используемого для освещения матового экрана, и фронта опорной волны. Подобный результат получается при совмещении субъективных спекл-полей двух экспозиций в плоскости изображения матового экрана [2].

Для двухкомпонентной оптической системы типа зрительной трубы Галилея двухэкспозиционная запись с ее помощью голограммы мнимого изображения матового экрана приводит к формированию в ближней зоне дифракции интерферограмм бокового сдвига, характеризующих волновые aberrации оптической системы по полю и фазовые искажения квазиплоского фронта волны излучения, используемого для освещения матового экрана [3]. Совмещение субъективных спекл-полей двух экспозиций при смещении зрительной трубы и фотопластинки перед ее повторным экспонированием позволяет осуществлять регистрацию интерференционных картин, характеризующих только волновые aberrации зрительной трубы по полю [4].

В настоящей статье анализируются условия формирования интерферограмм бокового сдвига в полосах бесконечной ширины в случае двухэкспозиционной записи с помощью микроскопа голограммы Фурье матового экрана при проведении пространственной фильтрации дифракционного поля на стадии ее восстановления.

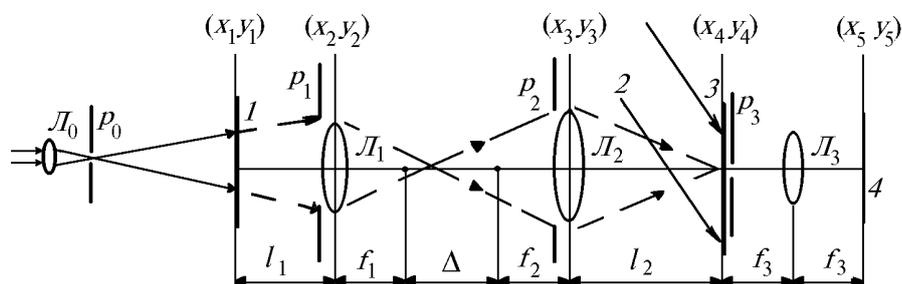


Рис. 1. Оптическая схема записи и восстановления двухэкспозиционной голограммы Фурье: 1 – матовый экран; 2 – опорный пучок; 3 – фотопластинка-голограмма; 4 – плоскость регистрации интерферограммы,  $L_0, L_1, L_2, L_3$  – линзы,  $p_0, p_3$  – фильтрующие диафрагмы,  $p_1, p_2$  – апертурные диафрагмы

Как представлено на рис. 1, матовый экран 1, находящийся в плоскости  $(x_1, y_1)$ , освещается излучением с безабберационной расходящейся сферической волной, имеющей радиус кри-

визны  $R$ , которая формируется с помощью линзы  $L_0$  и точечного отверстия в непрозрачном экране  $p_0$ , расположенного в ее фокусе. С помощью линзы  $L_1$  (объектив микроскопа) его изображение строится в передней фокальной плоскости линзы  $L_2$  (окуляр микроскопа). На фотопластинке  $3$ , находящейся в плоскости  $(x_4, y_4)$ , за время первой экспозиции проводится запись голограммы Фурье матового экрана с использованием внеосевой квазиплоской опорной волны  $2$ . Перед записью второй экспозиции осуществляется сдвиг матового экрана в его плоскости, например, в направлении оси  $x$ , на величину  $a$  и изменяется угол наклона в плоскости  $(x, z)$  фронта опорной волны от  $\Theta_1$  до  $\Theta_2$ .

Записанная таким образом двухэкспозиционная голограмма восстанавливается исходной опорной волной, и при проведении пространственной фильтрации дифракционного поля в ее плоскости с помощью непрозрачного экрана  $p_3$  с круглым отверстием в Фурье-плоскости  $4$  регистрируется интерферограмма бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, характеризующая волновые aberrации микроскопа.

В приближении Френеля без учета постоянных амплитудных и фазовых множителей комплексную амплитуду предметного поля, соответствующую первой экспозиции, в плоскости  $(x_4, y_4)$  фотопластинки представим в виде

$$\begin{aligned}
 u_1(x_4, y_4) \sim & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_1, y_1) \exp\left[\frac{ik}{2R}(x_1^2 + y_1^2)\right] \exp\left\{\frac{ik}{2l_1}[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]\right\} p_1(x_2, y_2) \times \\
 & \times \exp\left\{-i\left[\frac{k}{2f_1}(x_2^2 + y_2^2) - \varphi_1(x_2, y_2)\right]\right\} \exp\left\{\frac{ik}{2(f_1 + f_2 + \Delta)}[(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2]\right\} p_2(x_3, y_3) \times \\
 & \times \exp\left\{-i\left[\frac{ik}{2f_2}(x_3^2 + y_3^2) - \varphi_2(x_3, y_3)\right]\right\} \exp\left\{\frac{ik}{2l_2}[(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2]\right\} dx_1 dy_1 dx_2 dy_2 dx_3 dy_3, \quad (1)
 \end{aligned}$$

где  $k$  – волновое число;  $t(x_1, y_1)$  – комплексная амплитуда прозрачности матового экрана, являющаяся случайной функцией координат;  $p_1(x_2, y_2) \exp i \varphi_1(x_2, y_2)$  – обобщенная функция зрачка линзы  $L_1$  [5] с фокусным расстоянием  $f_1$ , учитывающая ее осевые волновые aberrации;  $p_2(x_3, y_3) \exp i \varphi_2(x_3, y_3)$  – соответственно обобщенная функция зрачка линзы  $L_2$  с фокусным расстоянием  $f_2$ ;  $\Delta$  – оптическая длина тубуса микроскопа;  $l_1$  – расстояние от главной плоскости  $(x_2, y_2)$  линзы  $L_1$  до матового экрана;  $l_2$  – расстояние от главной плоскости  $(x_3, y_3)$  линзы  $L_2$  до фотопластинки.

При выполнении условия  $1/R + 1/l_1 - N/l_2 = 0$ , где  $1/N = 1/l_1 - 1/f_1 + 1/(f_1 + f_2 + \Delta) - 1/M(f_1 + f_2 + \Delta)^2$ ;  $1/M = 1/(f_1 + f_2 + \Delta) - 1/f_2 + 1/l_2$ , выражение (1) приводится к виду

$$\begin{aligned}
 u(x_4, y_4) \sim & \exp\left[\frac{ik}{2l_2}(x_4^2 + y_4^2)\right] \left\{ \exp\left[-\frac{ikM}{2l_2}(x_4^2 + y_4^2)\right] \left\{ \exp\left[\frac{-ikNM^2(x_4^2 + y_4^2)}{2(f_1 + f_2 + \Delta)^2 l_2^2}\right] \times \right. \right. \\
 & \left. \left. \times F\left[\frac{kNMx_4}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_1 l_2}, \frac{kNM y_4}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_1 l_2}\right] \otimes P_1(x_4, y_4) \right\} \otimes P_2(x_4, y_4) \right\}, \quad (2)
 \end{aligned}$$

где  $\otimes$  – символ операции свертки;

$$\begin{aligned}
 F\left[\frac{kNMx_4}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_1 l_2}, \frac{kNM y_4}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_1 l_2}\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_1, y_1) \exp\left[-\frac{ikNM}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_1 l_2}(x_1 x_4 + y_1 y_4)\right] dx_1 dy_1; \\
 P_1(x_4, y_4) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_1(x_2, y_2) \exp i \varphi_1(x_2, y_2) \exp\left[-\frac{ikM}{(f_1 + f_2 + \Delta)l_2}(x_2 x_4 + y_2 y_4)\right] dx_2 dy_2;
 \end{aligned}$$

$$P_2(x_4, y_4) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_2(x_3, y_3) \exp i \varphi_2(x_3, y_3) \exp \left[ -\frac{ik}{l_2} (x_3 x_4 + y_3 y_4) \right] dx_3 dy_3$$

– Фурье-образы соответствующих функций.

Так как ширина функции  $P_1(x_4, y_4)$  порядка  $\lambda(f_1 + f_2 + \Delta)l_2/(Md_1)$  [6], где  $\lambda$  – длина волны когерентного источника света, используемого для записи и восстановления голограммы;  $d_1$  – диаметр зрачка линзы  $L_1$ , то положим, что в пределах ее области существования изменение фазы сферической волны радиуса кривизны  $(f_1 + f_2 + \Delta)^2 l_2^2 / NM^2$  не превосходит  $\pi$ . Тогда с учетом выполнения условия для микроскопа  $1/l_1 + 1/(f_1 + \Delta) = 1/f_1$  для области плоскости фотопластинки диаметром  $D_1 \leq d_1 f_2 / (f_1 + \Delta)$  множитель  $\exp \left[ -\frac{ikNM^2}{2(f_1 + f_2 + \Delta)^2} \frac{x_4^2 + y_4^2}{l_2^2} \right]$ , характеризующий распределение фазы сферической волны, вынесем в выражении (2) из-под знака интеграла свертки с функцией  $P_1(x_4, y_4)$  и получим

$$u_1(x_4, y_4) \sim \exp \left[ \frac{ik}{2l_2} (x_4^2 + y_4^2) \right] \left\{ \exp \left[ -\frac{ik}{2l_2} (x_4^2 + y_4^2) \right] \left\{ F^{-1} \left[ \frac{kx_4}{f}, \frac{ky_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \right\} \otimes P_2(x_4, y_4) \right\}, \quad (3)$$

где  $F^{-1} \left[ \frac{kx_4}{f}, \frac{ky_4}{f} \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(x_1, y_1) \exp [i k(x_1 x_4 + y_1 y_4) / f] dx_1 dy_1$  – обратный Фурье-образ функции

пропускания матового экрана;  $f = f_1 f_2 / \Delta$  – фокусное расстояние микроскопа;

$$P_1^{-1}(x_4, y_4) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_1(x_2, y_2) \exp i \varphi_1(x_2, y_2) \exp [i k(x_2 x_4 + y_2 y_4) / f] \left( 1 + \frac{f_1}{R} + \frac{f_2}{R \Delta} \right) dx_2 dy_2$$

– обратный Фурье-образ обобщенной функции зрачка объектива.

Так как ширина функции  $P_2(x_4, y_4)$  порядка  $\lambda l_2 / d_2$ , где  $d_2$  – диаметр зрачка линзы  $L_2$ , то положим, что в пределах ее области существования изменение фазы сферической волны радиуса кривизны  $l_2$  не превосходит  $\pi$ . Тогда для области плоскости фотопластинки диаметром  $D_2 \leq d_2$  множитель  $\exp [-i k(x_4^2 + y_4^2) / 2l_2]$  вынесем в выражении (3) из-под знака интеграла свертки с функцией  $P_2(x_4, y_4)$  и получим

$$u_1(x_4, y_4) \sim F^{-1} \left[ \frac{kx_4}{f}, \frac{ky_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4). \quad (4)$$

Как следует из выражения (4), если  $d_2 \geq d_1 f_2 / (f_1 + \Delta)$ , то в пределах области в плоскости фотопластинки диаметром  $D_1$  преобразования Фурье входной функции свертывается с импульсным откликом объектива и окуляра микроскопа, т. е. каждая точка обратного Фурье-образа матового экрана в плоскости  $(x_4, y_4)$  уширена до размера субъективного спекла, определяемого шириной функции  $P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4)$ . Причем, как и в случае использования однокомпонентной оптической системы для формирования Фурье-образа матового экрана [7], преобразование Фурье масштабируется в соответствии с величиной фокусного расстояния, а масштаб преобразования не зависит от радиуса кривизны фронта волны излучения, используемого для освещения матового экрана. От него зависит только положение плоскости  $(x_4, y_4)$  преобразования  $l_2 = f_2(1 + f_2/\Delta + f f_1 / R \Delta)$  и, следовательно, ширина импульсного отклика оптической системы.

Распределение в плоскости фотопластинки комплексной амплитуды предметного поля, соответствующей второй экспозиции, на основании известного свойства преобразования Фурье принимает вид

$$u_2(x_4, y_4) \sim \exp(-i k a x_4/f) F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4). \quad (5)$$

В используемом приближении комплексные амплитуды в плоскости фотопластинки опорных волн представим в виде

$$u_{01}(x_4, y_4) \sim \exp i [k x_4 \sin \Theta_1 + \varphi_3(x_4, y_4)];$$

$$u_{02}(x_4, y_4) \sim \exp i [k x_4 \sin \Theta_2 + \varphi_3(x_4 + b, y_4)],$$

где  $\varphi_3(x_4, y_4)$  – детерминированная функция, характеризующая фазовые искажения опорной волны из-за волновых aberrаций формирующей ее оптической системы;  $b$  – величина сдвига, обусловленная изменением угла наклона фронта опорной волны перед повторным экспонированием фотопластинки.

Примем далее линейную зависимость амплитудного коэффициента пропускания голограммы от интенсивности, и пусть голограмма просвечивается копией опорной волны, соответствующей, например, записи первой экспозиции. Тогда в плоскости голограммы распределение поля в минус первом порядке дифракции принимает вид

$$u(x_4, y_4) \sim F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4) + \exp i [k x_4 \sin \Theta_1 - k x_4 \sin \Theta_2 + \varphi_3(x_4, y_4) - \varphi_3(x_4 + b, y_4)] \times$$

$$\times \left\{ \exp(-i k a x_4/f) F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4) \right\}. \quad (6)$$

При выполнении условия  $\sin \Theta_1 - \sin \Theta_2 - a/f = 0$  выражение (6) приводится к виду

$$u(x_4, y_4) \sim F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4) + \exp i [\varphi_3(x_4, y_4) - \varphi_3(x_4 + b, y_4)] \times$$

$$\times \left\{ F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes \exp(i k a x_4/f) P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes \exp(i k a x_4/f) P_2(x_4, y_4) \right\}. \quad (7)$$

Как следует из выражения (7), в плоскости голограммы совпадают субъективные спекл-поля двух экспозиций при относительном угле  $\alpha = a/f$  наклона между ними, а информация о фазовых искажениях, вносимых в световую волну объективом и окуляром микроскопа, заключена в пределах индивидуального спекла. Следовательно, в плоскости голограммы локализуется интерференционная картина, обусловленная aberrациями опорной волны, на что было указано в [7]. Если в плоскости голограммы установлен непрозрачный экран  $p_3$  (рис. 1) с круглым отверстием, центр которого находится на оптической оси, и в пределах его диаметра выполняется условие  $\varphi_3(x_4, y_4) - \varphi_3(x_4 + b, y_4) \leq \pi$ , т.е. ширина интерференционной полосы для интерференционной картины, локализуемой в ее плоскости, не превосходит диаметр фильтрующего отверстия, то дифракционное поле в плоскости фильтрации определяется выражением

$$u(x_4, y_4) \sim p_3(x_4, y_4) \left\{ F^{-1} \left[ \frac{k x_4}{f}, \frac{k y_4}{f} \right] \otimes [P_1^{-1}(x_4, y_4) \otimes P_2(x_4, y_4) + \exp(i k a x_4/f) P_1^{-1}(x_4, y_4)] \times \right.$$

$$\left. \otimes \exp(i k a x_4/f) P_2(x_4, y_4) \right\}, \quad (8)$$

где  $p_3(x_4, y_4)$  – функция пропускания экрана с круглым отверстием [8].

Световое поле в задней фокальной плоскости линзы  $L_3$  (рис. 1) с фокусным расстоянием  $f_3$  представим в виде интеграла Фурье от светового поля в плоскости проведения пространственной фильтрации. Тогда используя свойства преобразования Фурье, получим

$$u(x_5, y_5) \sim \kappa(\mu_1 x_5, \mu_1 y_5) \{ p_1(\mu_2 x_5, \mu_2 y_5) p_2(-\mu_3 x_5, -\mu_3 y_5) \exp i [\varphi_1(\mu_2 x_5, \mu_2 y_5) + \varphi_2(-\mu_3 x_5, -\mu_3 y_5)] + p_1(\mu_2 x_5 - a_1, \mu_2 y_5) p_2(-\mu_3 x_5 + a_1, -\mu_3 y_5) \exp i [\varphi_1(\mu_2 x_5 - a_1, \mu_2 y_5) + \varphi_2(-\mu_3 x_5 + a_1, -\mu_3 y_5)] \} \otimes P_3(x_5, y_5), \quad (9)$$

где  $\mu_1 = f/f_3$ ;  $\mu_2 = f(1 + f_1/R + f_1^2/R \Delta)/f_3$ ;  $\mu_3 = f_2(1 + f_2/\Delta + f f_1/R \Delta)/f_3$  – коэффициенты масштабного преобразования;  $a_1 = a(1 + f_1/R + f_1^2/R \Delta)$ ;  $a_2 = a f_2(1 + f_2/\Delta + f f_1/R \Delta)/f$  – введенные обозначения для сокращения записи;  $P_3(x_5, y_5) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_3(x_4, y_4) \exp[-i k(x_4 x_5 + y_4 y_5)/f_3] dx_4 dy_4$  – Фурье-

образ функции пропускания фильтрующего экрана.

Из выражения (9) следует, что если диаметр  $D_0$  освещенной области матового экрана удовлетворяет условию  $D_0 \geq d_1 f_2 / [f_2 + f(f_1 + \Delta)/R]$ , то в пределах перекрытия функций  $p_1(\mu_2 x_5, \mu_2 y_5) p_2(-\mu_3 x_5, -\mu_3 y_5)$  и  $p_1(\mu_2 x_5 - a_1, \mu_2 y_5) p_2(-\mu_3 x_5 + a_1, -\mu_3 y_5)$  совпадают идентичные субъективные спеклы. Используя допущение малости в плоскости регистрации 4 (рис. 1) размера спекла, определяемого шириной функции  $P_3(x_5, y_5)$ , по сравнению с периодом модуляции фазы спекла-поля, вынесем в выражении (9) функцию  $\exp i [\varphi_1(\mu_2 x_5, \mu_2 y_5) + \varphi_2(-\mu_3 x_5, -\mu_3 y_5)] + \exp i [\varphi_1(\mu_2 x_5 - a_1, \mu_2 y_5) + \varphi_2(-\mu_3 x_5 + a_1, -\mu_3 y_5)]$  из-под знака интеграла свертки. Тогда суперпозиция коррелирующих спекл-полей двух экспозиций приводит к распределению освещенности

$$I(x_5, y_5) \sim \{ 1 + \cos[\varphi_1(\mu_2 x_5, \mu_2 y_5) + \varphi_2(-\mu_3 x_5, -\mu_3 y_5) - \varphi_1(\mu_2 x_5 - a_1, \mu_2 y_5) - \varphi_2(-\mu_3 x_5 + a_1, -\mu_3 y_5)] \} |\kappa(\mu_1 x_5, \mu_1 y_5) \otimes P_3(x_5, y_5)|^2. \quad (10)$$

Выражение (10) описывает спекл-структуру, промодулированную интерференционными полосами. Интерференционная картина имеет вид интерферограммы бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, которая характеризует осевые волновые aberrации двухкомпонентной оптической системы. Это объясняется тем, что информация о фазовых искажениях, вносимых в световую волну объективом и окуляром микроскопа, заключена в пределах индивидуального спекла в плоскости голограммы.

Следовательно, путем проведения фильтрации на оптической оси в плоскости голограммы в пространственном спектре волн, рассеянных матовым экраном, выделяется узкий диапазон пространственных частот вблизи направления, совпадающего с оптической осью микроскопа. Смещение же по оси  $x$  фильтрующей диафрагмы в плоскости голограммы приводит к формированию интерферограммы бокового сдвига в полосах бесконечной ширины, характеризующей сочетание осевых и внеосевых волновых aberrаций объектива и окуляра микроскопа.

В этом случае фильтрующим отверстием выделяется узкий диапазон пространственных частот вблизи направления, соответствующего пространственной частоте  $x_{40}/\lambda f$ , где  $x_{40}$  – координата центра фильтрующего отверстия. Полагая величину сдвига малой по сравнению с диаметром зрачков линз  $L_1$  и  $L_2$ , можно показать, что из-за ограничения пучков в оптической системе микроскопа диапазон  $2\omega$  контроля волновых aberrаций по полю определяется величиной  $\text{tg } 2\omega = 2(x_{40})_{\max}/f = d_1(R\Delta + f_1^2)/f_1[R\Delta + f_1(f_1 + \Delta)] - d_2(R\Delta + f_1^2)/[R\Delta(f_2 + \Delta) + f_1^2 f_2]$ .

Для регистрации интерференционной картины, локализуемой в плоскости голограммы, необходимо, как и в [9], проведение пространственной фильтрации дифракционного поля на оптической оси в частотной плоскости коллимирующей оптической системы из двух положительных линз, установленной за голограммой. При этом пространственная протяженность интерференционной картины ограничивается пространственной протяженностью Фурье-образа матового экрана. Для ее регистрации в пределах всей области  $D \geq d_1 f_2 / (f_1 + \Delta)$  существования предметного поля в плоскости голограммы рассмотрим проведение пространственной фильтрации дифракционного поля на оптической оси согласно рис. 2.

Распределение поля в плоскости голограммы для этой области принимает вид

$$\begin{aligned}
u_1(x_4, y_4) \sim & \exp\left[\frac{ik(x_4^2+y_4^2)}{2l_2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{ik(x_4^2+y_4^2)}{2l_2}\right] \left\{ F^{-1}\left[\frac{kx_4}{f}, \frac{ky_4}{f}\right] \otimes P_1^{-1}(x_4, y_4) \right\} \otimes P_2(x_4, y_4) \right\} + \\
& + \exp\left[i[\varphi_3(x_4, y_4) - \varphi_3(x_4+b, y_4)]\right] \exp\left[\frac{ik(x_4^2+y_4^2)}{2l_2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{ik(x_4^2+y_4^2)}{2l_2}\right] \times \right. \\
& \times \left. \left\{ F^{-1}\left[\frac{kx_4}{f}, \frac{ky_4}{f}\right] \otimes \exp(ikz_4/f) P_1^{-1}(x_4, y_4) \right\} \otimes \exp(ikz_4/f) P_2(x_4, y_4) \right\}. \tag{11}
\end{aligned}$$

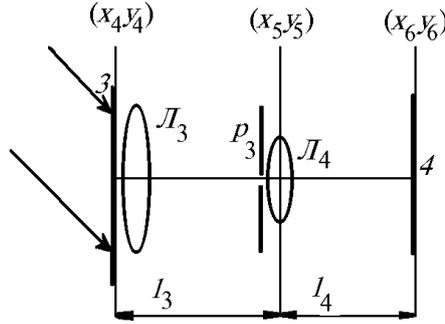


Рис. 2. Оптическая схема регистрации интерферограммы, локализующейся в плоскости голограммы

Если линза  $L_3$  на рис. 2 расположена в плоскости голограммы, то при выполнении условия  $1/l_2 + 1/l_3 = 1/f_3$  комплексная амплитуда поля двух экспозиций в плоскости  $(x_5, y_5)$  определяется выражением

$$\begin{aligned}
u(x_5, y_5) \sim & \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)}{2l_3}\right] \left\{ \left\{ \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)l_2}{2l_3}\right] \otimes [t(\mu_4 x_5, \mu_4 y_5) p_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5) \exp i\varphi_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5)] \right\} \times \right. \\
& \times p_2(-\mu_6 x_5, -\mu_6 y_5) \exp i\varphi_2(-\mu_6 x_5, -\mu_6 y_5) \left. \right\} + \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)}{2l_3}\right] \left\{ \Phi(x_5, y_5) \otimes \left\{ \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)l_2}{2l_3}\right] \otimes \right. \right. \\
& \otimes [t(\mu_4 x_5, \mu_4 y_5) p_1(\mu_5 x_5 - a_1, \mu_5 y_5) \exp i\varphi_1(\mu_5 x_5 - a_1, \mu_5 y_5)] \left. \right\} p_2(-\mu_6 x_5 + a_2, -\mu_6 y_5) \times \\
& \times \left. \exp i\varphi_2(-\mu_6 x_5 + a_2, -\mu_6 y_5) \right\}, \tag{12}
\end{aligned}$$

где  $\mu_4 = f/l_3$ ;  $\mu_5 = f(1 + f_1/R + f_1^2/R\Delta)/l_3$ ;  $\mu_6 = f_2(1 + f_2/\Delta + ff_1/R\Delta)/l_3$  – коэффициенты масштабного преобразования;  $\Phi(x_5, y_5) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[i\varphi_3(x_4, y_4) - \varphi_3(x_4+b, y_4)] \exp[-ik(x_4 x_5 + y_4 y_5)/l_3] dx_4 dy_4$  – Фурье-образ соответствующей функции.

Так как  $\Phi(x_5, y_5) \simeq \delta(x_5, y_5)$ , где  $\delta(x_5, y_5)$  – дельта-функция Дирака, то при установке в плоскости  $(x_5, y_5)$  фильтрующей диафрагмы  $p_3$  (рис. 2), в пределах отверстия которой выполняется условие  $\varphi_2(-\mu_6 x_5, -\mu_6 y_5) - \varphi_2(-\mu_6 x_5 + a_2, -\mu_6 y_5) \leq \pi$ , комплексная амплитуда поля на ее выходе определяется выражением

$$u(x_5, y_5) \sim \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)}{2l_3}\right] \left\{ \exp\left[\frac{ik(x_5^2+y_5^2)l_2}{2l_3}\right] \otimes [t(\mu_4 x_5, \mu_4 y_5) p_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5) \exp i\varphi_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5)] + \right.$$

$$+ \Phi(x_5, y_5) \otimes \left\{ \exp \left[ \frac{i k (x_5^2 + y_5^2) l_2}{2 l_3^2} \right] \otimes [t(\mu_4 x_5, \mu_4 y_5) p_1(\mu_5 x_5 - a_1, \mu_5 y_5) \exp i \varphi_1(\mu_5 x_5 - a_1, \mu_5 y_5)] \right\} p_3(x_5, y_5). \quad (13)$$

Пусть для фокусного расстояния  $f_4$  линзы  $L_4$  на рис. 2, для которой  $p_3$  является апертурной диафрагмой, выполняется условие  $1/f_3 = 1/l_3 + 1/l_4$ . Тогда распределение дифракционного поля в плоскости регистрации 4 принимает вид

$$u(x_6, y_6) \sim \exp \left[ \frac{i k (x_6^2 + y_6^2)}{2 l_4} \right] \left\{ \left\{ \exp \left[ - \frac{i k (x_6^2 + y_6^2) \mu_7^2}{2 l_2} \right] [F(x_6, y_6) \otimes P_1(x_6, y_6)] + \right. \right. \\ \left. \left. + \exp i [\varphi_3(-\mu_7 x_6, -\mu_7 y_6) - \varphi_3(-\mu_7 x_6 + b, -\mu_7 y_6)] \left\{ \exp \left[ - \frac{i k (x_6^2 + y_6^2) \mu_7^2}{2 l_2} \right] \times \right. \right. \right. \\ \left. \left. \times [F(x_6, y_6) \otimes \exp(-i k a x_6 / \mu_5 l_4) P_1(x_6, y_6)] \right\} \right\} \otimes P_3(x_6, y_6) \right\}, \quad (14)$$

где  $\mu_7 = l_3/l_4$  – коэффициент масштабного преобразования;

$$F(x_6, y_6) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} t(\mu_4 x_5, \mu_4 y_5) \exp[-i k(x_5 x_6 + y_5 y_6)/l_4] d x_5 d y_5;$$

$$P_1(x_6, y_6) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5) \exp i \varphi_1(\mu_5 x_5, \mu_5 y_5) \exp[-i k(x_5 x_6 + y_5 y_6)/l_4] d x_5 d y_5;$$

$$P_3(x_6, y_6) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_3(x_5, y_5) \exp[-i k(x_5 x_6 + y_5 y_6)/l_4] d x_5 d y_5 - \text{Фурье-образы соответствующих функций.}$$

Запишем выражение для распределения интенсивности света в плоскости регистрации. При этом для исключения из рассмотрения спекл-эффекта введем усреднение по координатам, полагая, что площадка усреднения много больше размера индивидуального спекла и в то же время в пределах этой площадки фазовый множитель  $\exp i [\varphi_3(-\mu_7 x_6, -\mu_7 y_6) - \varphi_3(-\mu_7 x_6 + b, -\mu_7 y_6)]$  остается постоянной величиной. Кроме того, будем считать, что фазовые искажения, вносимые в световую волну объективом, обусловлены только дефокусировкой, как в [10], и величина  $d_1/\mu_5$  превосходит диаметр фильтрующего отверстия. Тогда для случая равных средних значений интенсивностей полей, соответствующих первой и второй экспозициям, получим

$$\langle I(x_6, y_6) \rangle \sim 1 + |V| \cos[\varphi_3(-\mu_7 x_6, -\mu_7 y_6) - \varphi_3(-\mu_7 x_6 + b, -\mu_7 y_6) + \psi], \quad (15)$$

где

$$V = \exp(-i k \mu_5 \mu_7 E a_1 x_6 l_3 / l_2) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_3(x_5, y_5) p_3(x_5 - \mu_5 \mu_7^2 E a_1 l_4^2 / l_2, y_5) \exp(i k \mu_5 E a_1 x_5) d x_5 d y_5 / \\ / \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |p_3(x_5, y_5)|^2 d x_5 d y_5 \quad (16)$$

– нормированная корреляционная функция;  $\varphi = \arg V$ ;  $E$  – коэффициент, характеризующий дефокусировку. Из выражения (16) следует, что площадь участка плоскости  $(x_5, y_5)$ , на котором подынтегральное выражение не обращается в нуль, равна общей площади сечений фильтрующего отверстия и того же отверстия, но смещенного относительно первого на расстояние  $\mu_5 \mu_7^2 E a_1 l_4^2 / l_2$ .

Когда эти две области не перекрываются, то  $V=0$ . Кроме того, для  $V \neq 0$  вид интерференционной картины изменяется из-за множителя  $\exp(-i k \mu_5 \mu_7 E a_1 x_6 l_3 / l_2)$ , характеризующего вносимые в световую волну фазовые искажения объектива. Для  $\mu_5 \mu_7^2 E a_1 l_3 / l_2 \ll d$ , где  $d$  – диаметр фильтрующего отверстия, и  $d \leq \lambda l_2 / \mu_5 \mu_7 E a_1 l_3$  можно зарегистрировать достаточно высококонтрастную интерференционную картину (15), характеризующую фазовые искажения фронта опорной волны из-за волновых aberrаций формирующей его оптической системы, в пределах области существования в плоскости фотопластины предметного поля.

В эксперименте двухэкспозиционные голограммы записывались на фотопластинках типа Микрат ВРЛ с использованием излучения He-Ne-лазера на длине волны 0,63 мкм. Формирование Фурье-образа матового экрана при его освещении излучением с расходящейся сферической волной при  $R = 180$  мм осуществлялось с помощью микроскопа с фокусным расстоянием объектива  $f_1 = 35$  мм, окуляра  $f_2 = 50$  мм с диаметром зрачков соответственно  $d_1 = 8$ ,  $d_2 = 12$  мм. Оптическая длина тубуса микроскопа равнялась  $\Delta = 80$  мм.

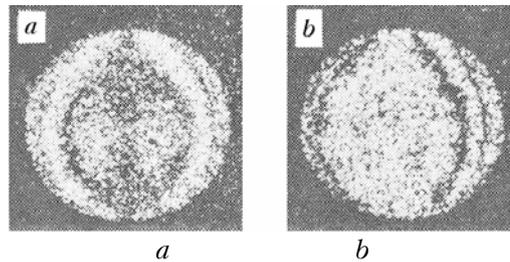


Рис. 3. Интерферограммы бокового сдвига, локализуемые в дальней зоне дифракции и зарегистрированные при проведении пространственной фильтрации: *a* – на оптической оси, *b* – вне оптической оси

В качестве примера на рис. 3, *a* приведена интерферограмма, зарегистрированная при проведении пространственной фильтрации на оптической оси в плоскости голограммы путем ее восстановления малоапертурным лазерным пучком. Для этого излучение лазера фокусировалось с помощью длиннофокусной линзы с  $f_0 = 500$  мм. Интерференционная картина характеризует сферическую aberrацию с зафокальной дефокусировкой оптической системы микроскопа. Перед проведением записи второй экспозиции матовый экран смещался в направлении, перпендикулярном оптической оси, на величину  $a = (0,17 \pm 0,002)$  мм, а угол наклона опорного пучка изменялся на величину  $\Delta\Theta = 28' \pm 10''$ .

Интерферограмма, представленная на рис. 3, *b*, зарегистрирована при проведении пространственной фильтрации путем смещения голограммы на 1,5 мм по оси сдвига относительно восстанавливающего ее лазерного луча. Она характеризует сочетание осевых и внеосевых волновых aberrаций оптической системы микроскопа и соответствует случаю дифракции на зрачке объектива плоской волны, направление которой составляет угол  $\omega$  с оптической осью микроскопа. Дальнейшее смещение голограммы относительно восстанавливающего ее лазерного луча приводит к регистрации интерференционной картины, пространственная протяженность которой уменьшается из-за ограничения пучков в оптической системе микроскопа.

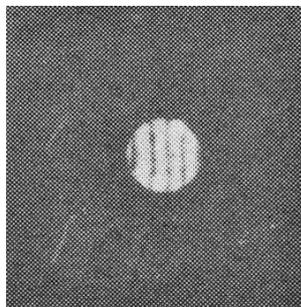


Рис. 4. Интерферограмма бокового сдвига, локализуемая в плоскости голограммы

Интерферограмма бокового сдвига в полосах бесконечной ширины на рис. 4 характеризует фазовые искажения части фронта опорной волны из-за волновых aberrаций формирующей ее оптической системы. Ее регистрация с проведением пространственной фильтрации на оптической оси осуществлялась согласно рис. 2. Пространственная протяженность интерференционной картины, ограниченная областью существования предметного поля в плоскости голограммы, равнялась 5 мм, что соответствует расчетной величине.

Таким образом, приведенные теоретические и экспериментальные результаты показали, что рассмотренный метод двухэкспозиционной записи голограммы Фурье с помощью микроскопа обеспечивает формирование в диффузно рассеянных полях интерферограмм бокового сдвига в полосах бесконечной ширины. При этом интерференционная картина, характеризующая волновые aberrации оптической системы микроскопа, локализуется в дальней зоне дифракции и для ее регистрации необходимо проведение пространственной фильтрации в плоскости голограммы. Кроме того, проведение пространственной фильтрации позволяет выделять интерференционные картины, соответствующие пространственным частотам волн, рассеянных матовым экраном, осуществляя тем самым контроль волновых aberrаций по полю.

1. Гусев В. Г. // Оптика атмосферы. 1991. Т. 4. N 5. С. 482–490.
2. Гусев В. Г. // Оптика и спектроскопия. 1993. Т. 74. Вып. 5. С. 989–994.
3. Гусев В. Г. // Оптика атмосферы. 1991. Т. 4. N 8. С. 787–795.
4. Гусев В. Г. // Оптика и спектроскопия. 1994. Т. 76. N 3. С. 484 – 489.
5. Гудмен Д. Введение в Фурье-оптику. М.: Мир, 1970. 359 с.
6. Франсон М. Оптика спеклов. М.: Мир, 1980. 158 с.
7. Гусев В. Г. // Оптика и спектроскопия. 1991. Т. 71. Вып. 1. С. 171–174.
8. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970. 846 с.
9. Гусев В. Г. // Оптика и спектроскопия. 1990. Т. 69. Вып. 5. С. 1125–1128.
10. Гусев В. Г. // Оптика атмосферы и океана. 1992. Т. 5. N 4. С. 339–348.

Томский государственный университет  
им. В.В. Куйбышева

Поступила в редакцию  
21 марта 1994 г.

**V. G. Gusev. Formation of the Shear Interferograms with Diffusively Scattered Light by a Double-Exposed Record of Fourier Hologram Using a Microscope.**

Analysis of the shear interferometer is presented on the basis of double-exposure record using a microscope of Fourier hologram of a diffusive screen.

It is shown theoretically and experimentally that spatial filtration in the hologram plane enables monitoring of the microscopes phase distortions over field.